



MASTER SCIENCES et TECHNOLOGIES
Mention : Chimie
Spécialité : Chimie Fine, Matériaux
fonctionnels, Nanosciences
CHIMANA

DOSSIER DE CANDIDATURE en 2^{ème} année de MASTER

- Parcours « chimie fine »
- Parcours « polymères »
- Parcours « Chimie générale – Matériaux inorganiques »

NOM :

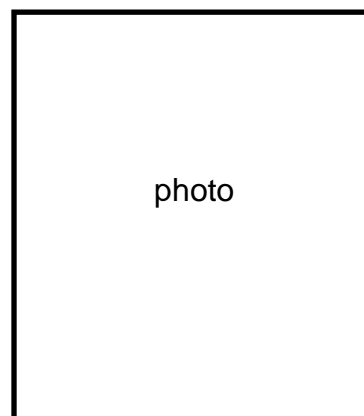
Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse complète :



Téléphone :

Courriel (écrire lisiblement) :

Décision du jury :

- Admis en liste principale
- En attente en liste complémentaire en position
- Refusé

Le Mans, le

Le responsable du Master :

DIPLOMES ANTERIEURS

Baccalauréat

Année	Série	Mention	Lycée-Ville

Etudes Universitaires

Indiquer avec précision, année par année, les études universitaires suivies depuis l'obtention du baccalauréat (donner les titres des diplômes), les résultats obtenus (échec, admission, mention), et l'établissement fréquenté (Université, Ecole et Ville).

Année	Cycle d'études	Diplôme Préparé			Université-Ville
		En cours	Obtenu/ Refusé	Mention	

Remarques éventuelles susceptibles d'éclairer le jury (circonstances particulières, maladie, ...) :

STAGES EN ENTREPRISE ET/OU ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Dates	Entreprise (Nom, activité, lieu, ...)	Fonction – Nature de l'activité

MOTIVATIONS PERSONNELLES DU CANDIDAT

Vous indiquerez en une dizaine de lignes manuscrites vos connaissances actuelles des disciplines du parcours choisi et les motivations qui vous conduisent à présenter votre candidature. Vous préciserez également ce que vous envisagez comme suite au Master.

Etes vous candidat dans d'autres filières : oui non ; Si oui, lesquelles :

A _____, Le

Signature du candidat :

AVIS MOTIVE SUR LA CANDIDATURE, ETABLI PAR LE RESPONSABLE DU DIPLOME EN COURS DE PREPARATION

Titre du diplôme :

Université :

Nom du responsable :

Indiquer le rang du candidat au sein de la promotion : 1^{er} tiers ; 2^{ème} tiers ; 3^{ème} tiers

A _____, Le

Signature et cachet du Responsable :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Joindre impérativement au dossier de candidature :

- Les photocopies des diplômes obtenus
- Les photocopies des relevés de notes correspondant aux diplômes obtenus et à celui en cours de préparation
- Un document attestant d'un niveau de français délivré par un organisme agréé (TCF, TEF, DELF ou DALF). Les étudiants titulaires d'un diplôme de pays dans lesquels le français est langue officielle ne sont pas concernés.
- La photocopie d'une pièce d'identité
- Une ou deux lettres de recommandation, sous plis cachetés, d'enseignants du diplôme en cours de préparation ou d'un Maître de stage. Ces recommandations non obligatoires peuvent dans certains cas être utiles pour l'admission.
- Deux enveloppes autocollantes portant l'adresse du candidat et deux timbres au tarif lettre rapide.

DOSSIER COMPLET A RETOURNER AVANT LE 15 juin 2011 à

Lazhar BENYAHIA ; Polymères, Colloïdes, Interfaces UMR CNRS 6120
Université du Maine, Avenue Olivier Messiaen, 72085 LE MANS CEDEX 9

Téléphone : 02.43.83.35.13 Fax : 02.43.83.33.15

Courriel : Lazhar.Benyahia@univ-lemans.fr

APRES LE DEPOT DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE

Votre dossier sera examiné par le jury de présélection (début juillet et selon la date d'arrivée de votre dossier). Vous recevrez ensuite dans les dix jours qui suivent par courrier (et courriel) l'avis de décision précisant :

- 1) soit votre admission sur liste principale (sous réserve de votre réussite au diplôme préparé). Vous devrez alors obligatoirement confirmer votre candidature par retour de courrier.
En cas d'acceptation, il faudra retirer un dossier d'inscription définitive auprès de la Scolarité de l'UFR Sciences de l'Université du Maine. Sans manifestation de votre part dans les 10 jours qui suivent l'avis d'admission, votre place sera attribuée à un candidat de la liste complémentaire.
- 2) Soit votre admission en liste complémentaire (sous réserve de votre réussite au diplôme préparé). En cas de désistement d'un candidat de la liste principale, l'Université vous contactera.
- 3) Soit le refus motivé de votre dossier.

Suivant les places disponibles, une seconde session de recrutement sera organisée mi-juillet (date de retour limite le 30 juin).